

Изобретение относится к очистке отходящих газов от примесей. Способ очистки отходящих газов от окислов серы включает стадии контактирования отходящих газов с неподвижным слоем твердого адсорбента на основе пятиокси ванадия, нанесенного на пористый носитель, отвода очищенных отходящих газов, регенерации указанного адсорбента, содержащего окислы серы.